

Armatura przepływowa do fotometrów procesowych OUA260

Armatura do wieloparametrowych pomiarów optycznych inline



Korzyści:

- Szybka odpowiedź pomiarowa dzięki małej objętości komory pomiarowej
- Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP, sterylizacji parą (SIP)
- Potwierdzona biokompatybilność zgodnie z USP dla klasy VI
- Ultra higieniczna konstrukcja dzięki polerowanej elektrolitycznie powierzchni Ra=0.4 µm (16 µcala)
- Doskonała odporność na korozję
- Szeroki wybór materiałów i przyłączy technologicznych: optymalne dopasowanie do każdej aplikacji pomiarowej
- Szeroki wybór materiałów okna optycznego i długości ścieżki optycznej: optymalne dopasowanie do każdego procesu

Więcej informacji i aktualne ceny:

www.pl.endress.com/OUA260

Kluczowe parametry

- **Temperatura procesu** 0-130 °C (32-194 °F)
- **Ciśnienie procesu** up to 100 bar (1450 psi) depending on material, mean diameter and process connection

Zastosowanie: OUA260 to najlepsza w swojej klasie armatura przepływowa do pomiarów absorpcji promieniowania, barwy i mętności. Jej ultra higieniczna konstrukcja i potwierdzona biokompatybilność spełnia najwyższe wymagania dotyczące zabezpieczenia produktu przed zanieczyszczeniem. Szeroki wybór przyłączy technologicznych i materiałów zapewnia doskonały dobór do aplikacji pomiarowej, również w agresywnych mediach. Poza tym, mała objętość komory pomiarowej

zapewnia krótki czas odpowiedzi pomiarowej i szybki odczyt wartości mierzonych.

Funkcje i specyfikacja

Koncentracja

Zasada pomiaru

UV absorbance

Aplikacja

Flow assembly for use in combination with photometric sensors OUSAFxx and OUSTF10

Materiał

Body: SS316L, Kynar, further on request

Windows: Pyrex, Quartz or Sapphire

O-rings: Viton, Silicone, EPDM, Kalrez

Temperatura procesu

0-130 °C (32-194 °F)

Ciśnienie procesu

up to 100 bar (1450 psi) depending on material, mean diameter and process connection

Więcej informacji www.pl.endress.com/OUA260